

「先端機能材料の製膜及び評価技術」講演会

開催のご案内

主催: あいち産業科学技術総合センター

あいち産業科学技術総合センターでは、実用化の近い次世代半導体材料として大きく期待されている、GaN/Si 材料に関する技術開発を実施しています。

このたび、こうした取組を地域企業の方々や関係機関等に紹介し、当地域における技術移転を推進することを目的として、大学において先端技術に関する研究を進めておられる先生方に、最新の研究内容についてご講演いただきます。

この取組は、愛知県が平成20年度より実施している文部科学省「地域イノベーション戦略支援プログラム」(旧: 知的クラスター創成事業 第Ⅱ期)「東海広域ナノテクものづくりクラスター」の成果活用を図るため、公益財団法人科学技術交流財団「愛知ナノテクものづくりクラスター成果活用促進事業」を活用して実施しています。

講演後には、当センターの分析機器の紹介や、隣接するシンクロトン光利用施設の見学会(希望者のみ)も実施します。

参加費は無料です。多くの皆様にご出席いただきますようご案内申し上げます。

【日時】平成24年12月13日(木) 午後1時～午後5時

【場所】あいち産業科学技術総合センター本部 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

【プログラム】

時間	内容
12:30 ~ 13:00	受付
13:00 ~ 13:05	開会あいさつ
13:05 ~ 14:35	「MOCVD による Si 基板上 GaN 系半導体結晶成長」 講師: 名古屋工業大学大学院工学研究科機能工学専攻 エレクトロニクス分野 極微デバイス機能システム研究センター くぼ としはる 助教 久保 俊晴 助教
14:35 ~ 14:50	休憩
14:50 ~ 16:20	「材料開発のための電子顕微鏡法」 講師: 大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻 マテリアル工学分野 もり しげお 教授 森 茂生 教授
16:20 ~ 17:00	見学会(希望者のみ) ・共同研究支援部 計測分析室 ・シンクロトン光利用施設

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成24年12月12日(水)

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名(先着順)

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込先及び問い合わせ先**

あいち産業科学技術総合センター

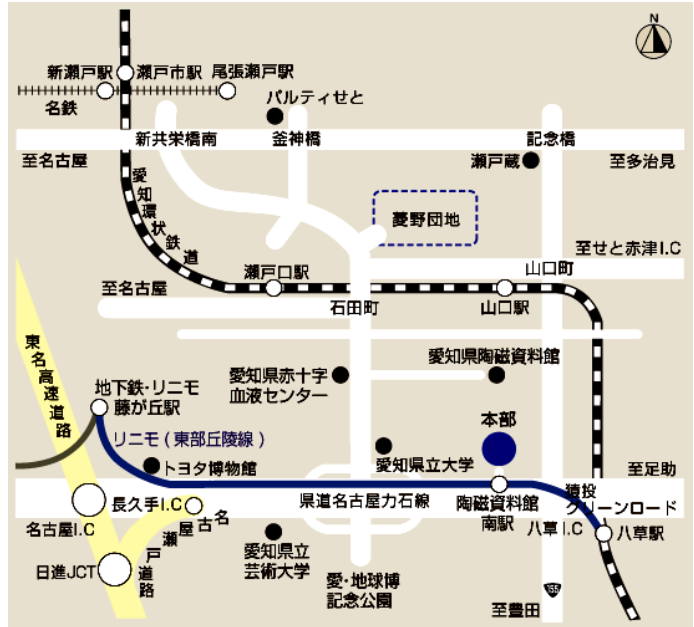
共同研究支援部 杉本、加藤、加納

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

URL：http://www.aichi-inst.jp/



「先端機能材料の製膜及び評価技術」講演会
参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 杉本、加藤、加納 宛

FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな	
企業名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL FAX メールアドレス
見学会への参加 (どちらかに○をつけて下さい)	参加 不参加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※参加受付証は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。

